19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55-78073

Int. Cl.³
 C 09 D 5/18
 7/12

識別記号

庁内整理番号 7167—4 J 6958—4 J 母公開 昭和55年(1980)6月12日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

5 4)i	耐熱	丸污	料
201	1017	$\cdots =$	ニヤT

(21)特

願 昭53-152871

愛出 願 昭53(1978)12月9日

⑫発 明 者 水谷豊信

瀬戸市西松山町221の10

砂発 明 者 片坂明郷

大阪市西淀川区千船2丁目14番

16号株式会社ナード研究所内

⑫発 明 者 伊東興一

大阪市西淀川区千船 2 丁目14番 16号株式会社ナード研究所内

⑫発 明 者 井沢登一郎

松戸市小金原7丁目25番26号

⑪出 願 人 大竹碍子株式会社

瀬戸市萩殿町9番地

⑪出 願 人 株式会社合成化学研究所

東京都千代田区四番町5番地9

倒代 理 人 弁理士 鳥居静雄

明 組 存

1, 危明の名称 耐熱資料

2. 特許請求の範囲

1少くとも、シリコーン樹脂とデビトロ化した マイカガラスとを配合して成る耐熱 金料。

2 耐熱療料はフッ素金雲母を含有して成る特許 液水範囲第1項記載の耐熱療料。

3 耐熱強料は天然風状構造鉱物を含有して成る 特許樹水の範囲第1項又は,第2項記載の耐熱 塗料。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、高温度城でデビトロ状セラミック 質皮膜を形成するととのできる耐熱燃料に関するものである。

従来 300 で以上の高温版において使用ができる耐勢像料として、ビヒクルにシリコーン系樹脂を用い、これに数的特性改善のための各種の

-- 1 --

無機質粉末を添加した組成物が知られている。無機質粉末の種類としてはアルミニウム、亜鉛のような金属粉末、天然實母、クルク、モンモリコナイトのような天然能療状構造鉱物、その他炭素、炭化物、窒化物、頃化物、けい化物、金属酸化物、ガラス質物のようなセラミック質物がある。

-2-

特別昭55- 78073(2)

化均敏があらわれ、耐熱破膜の性能を失うよう になる。

こうした劣化現象の改善法として低敏点から 馬融点にいたるガラスフリットを抵加し、シリコーン樹脂のシロキサン化する塩度領域(300℃~500℃)でガフスフリットの軟化融強により 気はの劣化を防ぐ方法が採られている。しかし この方法による結合の母時はガラス俊マトリッ クスによるものであるので、無慢物粉末とのぬ れ性、披養英体との影場係数差、冷熱の嫌返し によるクリーブ等が原因となり、ストレスが発 生して後腺は経時的に劣化するようになる。

本稿明は上記した従来の対熱電料の欠点を改善したもので、少くとも、シリコーン樹脂とデビトロ化したマイカガラス(以下これをマイカガラスと略称する)とを配合して吸る耐熱資料を特徴とするものである。

本発明はシリコーン 朝脂とそれが分解する腐温 度におけるデビトロ化したマイカガラスとのセラ ミック化反応により、デビトロセラミック焦度模 を形成し、長期間にわたる高額魔球で冷・熱を繰返しても損傷を超こすことがない射熱激料を提供 しようとするもので、この場合セラミック反応は シロキサンとマイカガラスとの間相体反応であり、 従来の天然 袰母とシロキサンとガラスフリットと によって形成される単なるガラス般精壊とは本 質的に異るものである。

デビトロ化したマイカガラスは、K2O-MgO-MgF2-SiO2 射成による物質で、たとえば 0.5K2O・1.5MgO・MgF2・4SiO2 のモル比で配合したバッチを少くとも 1.300℃ 以上で磨職し、その溶験体を急冷することによって海られる。たとえば 1.400℃ の磨験体を 10~ 20 分で 1.000℃ まで冷却すると、その聴塊の質によっても異るが、ガラス中に 70~ 80%のカリ四ケイ 絮霧母 [KMg2.5(Si 4O10)F2] を折出したデビトロセラミックスが得られる。そしてこのデビトロセラミックスは冷却速度が早い程ガラス成分比は多くなる。

マイカガラスはカリ四ケイ累実母結晶を折出したセラミックスであるので、溶験体は粘度が大き

-4-

-3-

く, との組成以外のファ素器母の成分の熔融体に 比べてマイカ結晶の生成がしにくく, 股合却によ り容易に 100 %から 5 %付近までのガラスとなる という特徴をもっている。

本発明において、半触状で強アルカリ性であるマイカガラスは、シロキサンのような非晶質のSiO2 分を存解してガラス化する作用と、 600 ℃付近より複数する少量のフッ化物、 KK, SiF(等のガスが SiO2 の解離点を低下させる に用とが励問して、 900 ℃付近よりマイカガラスとシロキサンとの蟾桔が始まる。またマイカガラスとシロキサンとの蟾桔が始まる。またマイカガラスは、多くのファ来選母や天然幾母等の膨脹係数が 10 × 10⁻⁶ で1 以上であるのに枚べて 4~5 × 10⁻⁶ で1 なった。マイカガラスの配合された嘘暖では、急冷に対してストレスが少く損傷を超さない。

本発明においてはシロキサンとマイカガラスとのセラミック化反応を安定に行なわせるとともに, 低温を減での強慎の可携性や高温度域での株的特性を向上させるため、シリコーン樹脂とマイカガラスとの配合物に、マッ米金質は又は金質母、白 緩付、パーミャュライトのよりな天然の解状構造 敷物を飛川するのが好ましい。

即ち、上記したシロキサンとの幾緒を 600 ℃位から行なわせることができるマイカガラスは、糖 特性にすぐれてはいるが、比較的劈開性が小さい。 そこでアスペクト比の大きいフレークが強腰内で 被牽装物寿間と平行に且つ軍なり合って連弾する 組織を形成するようにする、

フッ翼金銭母はフッ裏銀母の代表的な品種であり、時届性が高く、 劈開性が発達して取り、粉砕によりアスペクト比 50~ 100 程世の良好なものが容易に得られる。そしてマイカガラスとは 1.100℃付近より固体間反応で可容体を形成とせっきを クス化する。これはマイカガラスの半微状ですと もている。また天然震母等も良好なアス 連続を定 してレークが容易に入手でき、変膜に可強性を付 与するとともに、高温度においてマイカガラスと により間で生成するカラス 建液で入き開かる。そしてののの分と微響する。そして、

-5-

-6-

特別昭55- 78073(3)

良好に行われる天然癥状構造鉱物なら、金選母、 白糟母、パーミキュライトをはじめ他の品植のも のも使用でき、これらは単味でもフッ素金器母と、 の併用でも効果上変るところはない。

さらで、本発明においてはシリコーン樹脂とマイカガラスとの配合物にガラスフリットを添加することが、好きしい。 明ちガラスフリットを添加かはセラミック化の海程に知いて、シリコーン樹脂のシロキサン化が始まる 350 ℃より、マイカガラスとシロキサンの関解が始まる 900 ℃付近までの沖縄のクラックの発生や倒離を防ぐとともに、900 ℃以上ではフッ素異母シロキサン系のセラミックス化反応に参加し、デビトロ形式のセラミック皮膜を形成するととである。

ガラスフリットの種類としては側隙塩、側けい はない。 ・破けい機場等が使われる。これらのガラス フリットには軟化点が350℃から900℃位のもの があり、強緩の使用腐废領域や被発援物の材質等 により満官機根する。

マイカガラスは半般状態よりほう瞭塩、りん液

-7-

時は可視性を保持し、幅端を温度変化たとえば火火、格磁金編飛沫やアークが強れるような無機機 世布えの確実にはシリコーンゴム系のものが、また熱硬化処理のできない大きな被強装物たとえば、 船舶、内断機関、電炉兼構造の不燃化 急料には常 気性の他の関脂とのコールドブレンド型のものが、 また専用機関が 500 ℃以上あって始めから本発明 () セラミック化反うが行なわれたものを使うよう な用途ではシロキサン成分の多いシリコーン関脳 を使用する。

本発明の配合則成は、シリコーン樹脂(周型分 内等)5~90%、マイカガラス95~10% の組合 せを栃木とし、これにフッち金銀母、天然蘭状碑 帯鉱物、ガラスフリット都を満京選択して添加す るものである。そしてこの組成のほかに、機色頭 科、体質均料、金銭粉末を加える。ととは金額物件 を積わたい範囲で確宜加えられる。

以上税例したように本発明による耐熱金料は、 常然よりがリコーン樹脂の分繁する温度までの用 途にとどまらず、さらに将 1,000 C までの獨忍度 埋とは相互に融合して界面に新しいガラスを形成する。そしてとの融合ガラスより冷却はいわゆるデビトロをラミックスの形成世界で発生同様等とものである。というないないでは、では、アスペクト比の良好なフレークの存すりになったが、アスペクト比の良好なフレークの存すがある。というないで、対象を表現したものであるので、対象となって、対象としたものであるので、対象となってものである。

-8-

領域でも使用できる。この場合組成分のシロキサンとマイカガラスとの固密体形成を基本反応とし、これにファ冀金援母や天然層状構造鉱物、さらにはガラスフリットの加ったデビトロ質ガラスを結合マトリックスとしたセラミック皮膚が被強後体に形成されるもので、その皮膜は慢性フレークの乗り合った組織であり、可慢性、耐熱衝撃性かよび長期にわたる冷熱サイクルにすぐれた耐久力をそかまている。

つぎに本端明の耐熱氌料の製造例を示す 641 1

マイカガラス: 0.5K2O・ 1.5MgO・ 1.1MgF2・ 48iO2の配合を 1.450℃~ 1.500℃で溶験し、零融体を空気中で 1.000℃までを 20 分で冷却し、 KMg2. 5(Si 4O10)F2 の結晶約 80 %とガラス質 20 %の合成規を得,これを粉砕して原料に供した。

重場比で、シリコーン樹脂(信徳化学製 KR275) を固型分換算で 30 %、マイカガラス (325 メッシュパス) 58 %、 酸化明鉛 6 %、 頗料セラミック プラック 4 %、ノニオン系分散剤 1.5 %及び オク

-10-

-9-

特開昭55- 78073(4)

イル城亜鉛 0.5 %の組成物を 100 部とし、 格媒キシレン 300 部の比率による資料を調製した。

この余料を 100 mm×100 mm× 1.5 mm の鉄板の片間に強接し、約60 分間風電し、 ついで温度 180 ℃で 30 分間加熱して硬化させ、 015 mm 脚の希膜を得た、これを 200 ℃から 500 ℃まで 60 分,500 ℃から 900 ℃まで 30 分。 900 ℃で 30 分の温度条件で加熱した。 得られた機解は灰黒色の平滑面を持ったセラミック質皮膜であった。これを常線から 400 ℃の電気炉中に入れて 10 分保持した後。 電気中に取り出し、 10 分間 放冷して 1 サイクルとする 合然試験を 20 回線り返したが機関には個偶はたかった。

洌 2

マイカガラス:例1と何じものを使用する。フッ素金濃母:フッ葉金濃母をボールミルで 48 時間提式粉砕し 水暖をした暖 200 メッシュバスのものを保取した。このものは平均粒径 58 メであり、減千頻均硬写真による機器によればアスペクト比が 50 ~ 100 の範囲であった。

-11-

・ 腹に折り削げても折目はつかなかった。このテープで耐火電線(架碟ボリエチレン電線 22ml) 10本をまとめてテーブで3 異巻きに製菓して、プンゼンバーナーでテーブ順が900~1,000 で 値の温度になるように加快したが、A、Bいづれの冷暖も不燃性で加勢部はセラミックス状の機及が形成されていた。

19th 3

マイカガラス反びフッ共命選びは例2と同一のも のを使用した、

(A) 新席比で、シリコーン樹脂(管性化学製KH-275) | 型分機算で 30 %、マイカガラス 325メッシュバス 25 %、ファ素金雑母 200 メッシュバス 25 %、リン酸塩フリット(軟化温度 650 ℃) 200メッシュバス 15 %、分散列 1 %及び奄接改良所 1 %の周成物を 100 輝とし、これに軽測として 250 部の 1, 1 1 ートリクロルエチレンが配合された依料を調製した。

との海科を 100 mm × 100 mm × 1.5 mm の鉄板の片 順に念帳し、 30 分間風気した後、 180 Cで 30 分 天然 爾舟: かナダ, ケベック州産スズオライト (フロゴバイト系) 200 メッシュバス, 平均枚電 47. であり, 電子組機鏡写真の複額によればアス ベクト比は 60~ 120 の範囲であった。

(A) 重量比で、シリコーン樹脂(α級化学型KH-2038) 園型分換算で30%, マイカガラ×325メッシュバス36%, フッ馬金基母200メッシュバス20%, 酸化亜鉛7%, 類科フタロシアニンブルー5%、分散剂1%及び塗装改良例1%の組成物を100%とし、これに容媒として250等の1.1.1ートリクロルエチレンが配合された飲料を稠製した。(B) 上記(A)の組成中, フッ素金製母分を天然課母200メッシュバス20% で置き換えたもので、その他の組成は(A)と同じものである。

-12--

間加熱し硬化させて 0.15 粒の電膜を得た。この鉄 板を電気炉中で 200 ℃から 500 ℃まで 60 分,500 ℃から 900 ℃まで 30 分。 900 ℃で 30 分の 温暖楽 件で加熱した。鉄板上の金線は乳白色の琺瑯状の セラミック皮膜であった。これを 500 ℃に保持し た附氢炉中亿人九, 10 分間加热した爱, 空気中 に取り出し10分間放発して1サイクルとする冷 ぬ試験を20回機返したが危機に損傷はなかった。 個 重量比でエポキシ変性シリコーン樹脂(信息 化学型 S1001)を掲型分換算で 40%, マイカガ ラス 325 メッシュパス 20 %, 天然 録付 325 メッ シュパス 15%、 硼けい 酸質 (無鉛)フリット (軟化屑度 550 ℃) 15 %。 セラミックプラック 削1%の組成物を100部とし、これにキシレンと MIBK の混合解媒 (7:3) 250 部が配合された mxの調板の片面に発装し、2時間風吹した後、温

-13-

膜面を 550 ~ 600 ℃になるようにガスパーナーで -14-

庭 150 ℃で 30 分間 加熱して硬化させた。この吹

特別昭55- 78073(5)

30 分側 加減して濕色のセラミックス次線を形成させた。とれをセラミック皮質面が管時 300 ~350 ℃になるようにガス省で加熱し、それを 300 時間 継行したが皮質にはクラック、劍嘴等の損傷は褐きなかった、

代理人 鳥居 解 唯居院

--15--

DERWENT-ACC-NO: 1980-52610C

DERWENT-WEEK: 198304

COPYRIGHT 2009 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Heat-resistant coating compsn.

contg. silicone resin and

dehydrated mica glass

INVENTOR: ITO K; IZAWA T ; KATASAKA M ; MIZUTANI

Τ

PATENT-ASSIGNEE: GOSEI KAGAKU KENKYUSHO[GOSEN] ,

OTAKE GAISHI KK[OTAKN]

PRIORITY-DATA: 1978JP-152871 (December 9, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

JP 55078073 A June 12, 1980 JA JP 82061296 B December 23, 1982 JA

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL- DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE	
JP	N/A	1978JP-	December	
55078073A		152871	9, 1978	

INT-CL-CURRENT:

TYPE IPC DATE

CIPP C09D5/18 20060101 CIPS C09D183/04 20060101 CIPS C09D7/12 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 55078073 A

BASIC-ABSTRACT:

Paint compsn. contains (a) silicone resin, and (b) dehydrated mica glass. Paint can be used at high temp. ?1000 degrees C, and dehydroceramic film is formed by ceramic forming reaction of silicone resin with dehydrated mica glass at a high temp., at which silicone resin is decomposed. Ceramic film formed on a body to be coated has a texture in which elastic flakes stack and has excellent flexibility, thermal impact resistance and durability against cooling-heating cycle.

Specifically dehydrated mica glass has compsn. of K2O-MgO-MgF2-SiO2 and is obtd. by melting a batch with molar compsn. of 0.5 K2 0.1 MgO.MgF2.4SiO2 at 1300 degrees C and quenching the melt. When the melt at 1400 degrees C is cooled to 1000 degrees C in 10-20 min., dehydroceramic in which 70-80% of potash tetra silicon mica, KMg2.5 (Si4O10)F2 is deposited in glass can be obtd.

TITLE-TERMS: HEAT RESISTANCE COATING COMPOSITION CONTAIN SILICONE RESIN DEHYDRATE

MICA GLASS

DERWENT-CLASS: A26 A82 G02 L02

CPI-CODES: A06-A00E1; A08-R06; A12-B01C; G02-

A01A; L02-G06;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0045 0057 0205 0211 0228 0231

1306 2199 2207 2218 2600 2617

2628 2669 2718 2792

Multipunch Codes: 03& 04- 05- 06- 10& 15- 18& 229

250 308 310 331 360 38- 42- 477

504 541 551 556 560 566 656 721

724 03& 04- 05- 06- 10& 15- 18&

229 250 308 310 331 360 38- 42-

477 504 541 551 556 560 566 656

721 724

PTO 09-0355

CC=JP DATE=19800612 KIND=KOKAI PN=55078073

HEAT-RESISTANT COATING
[TAINETSU TORYOU]

TOYONOBU MIZUTANI et al.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE WASHINGTON, D.C. OCTOBER 2008 TRANSLATED BY: SCHREIBER TRANSLATION, INC.

PUBLICATION COUNTRY	(10):	JP
DOCUMENT NUMBER	(11):	55078073
DOCUMENT KIND	(12):	KOKAI
PUBLICATION DATE	(43):	19800612
APPLICATION NUMBER	(21):	53-152871
APPLICATION DATE	(22):	19781209
INTERNATIONAL CLASSIFICATION	(51):	C 09 d 5/18 7/12
PRIORITY COUNTRY	(33):	
PRIORITY NUMBER	(31):	
PRIORITY DATE	(32):	
INVENTOR(S)	(72):	Toyonobu Mizutani Akisato Katasaka Kouichi Itoh Touichiro Izawa
APPLICANT(S)	(71):	Ohtake Glass K.K. Synthetic Chemical Laboratories
DESIGNATED CONTRACTING STATES	(81):	
TITLE	(54):	Heat-Resistant Coating
FOREIGN TITLE	[54A]:	Tainetsu Toryou

Specification

- Title of Invention
 Heat-Resistant Coating
- 2. Scope of Claims
- 1. A heat-resistant coating comprised of at least a silicone resin and devitrified mica glass.
- 2. A heat-resistant coating according to Claim 1, which coating contains fluorine gold mica.
- 3. A heat-resistant coating according to Claim 1 or 2, which coating contains a mineral with a naturally layered structure.
- A heat-resistant coating according to Claim 1, 2 or
 which coating contains glass frits.
- 3. Detailed Description of the Invention

The present invention pertains to heat-resistant coating capable of forming devitrified ceramic film in a high temperature range.

Compositions employing a silicone resin as a vehicle and various inorganic powders added thereto to improve thermal characteristics have heretofore been known as heat-resistance coatings at higher temperatures of no less than 300°C. The types of inorganic powders used include powders of such metals as aluminum and zinc; such naturally

illegible minerals as natural mica, talc, and montmorillonite; and such other ceramic substances as carbon, carbides, nitrides, borides, silicates, metal oxides, and hyaline substances.

While such heretofore used combinations of silicone resins and inorganic powders are somewhat effective in increasing heat resistance, inorganic powder content of 30% or more causes a decline in the faculty of the coating film formed on the object to be coated. In particular, heating the coating to a temperature of 400°C or higher for application reasons results in the sublimation of the organic components of the silicone resin serving as the vehicle evaporate, and while said components transition into an inorganic substance with a siloxane structure (Si-O-Si-O), the siloxane bonds are weak during this period and no bonding whatsoever occurs with the aforementioned inorganic powders; hence, the coating film strength declines, resulting in the formation of minute cracks. Further, such degradation as chalking and peeling occur at temperatures of 500°C and

12

higher, resulting in the loss of performance as a heatresistant coating film.

A known method for improving on the degradation

phenomenon involves adding glass frits, having melting points ranging from low to high, and preventing the degradation of coating films through the softening and fusing of glass frits in the temperature range wherein silicone resins transition into siloxanes (300°C ~ 500°C). However, because the bonding *illegible* according to this method is dependent on hyaline matrix, such factors as the wettability with inorganic powders, difference in expansion coefficient with the object to be coated, and creeping due to repeated cooling and healing cause stress, resulting in the degradation of the coating film over time.

The present invention improves on the aforementioned problems presented by conventional heat-resistant coating and is characterized by comprising at least a silicone resin and devitrified mica class (hereinafter abbreviated as "mica glass").

The present invention seeks to form a devitrified ceramic coating film by ceramifying a silicone resin with devitrified mica class at a high temperature at which the resin decomposes, thereby providing a heat-resistant coating that is not damaged by repeated heating and cooling over extended period in the *illegible* range, and, the ceramification reaction in this case being a solid phase reaction between siloxane and mica glass, said coating film

is basically different in nature from the simple conventional glass fusion coating film formed from natural mica, siloxane, and glass frits.

Devitrified mica glass is a substance with the composition $K_2O-MgO-MgF_2-SiO_7$ that is obtained by melting a batch with a molar ratio of 0.5 $K_7O:1.5$ MgO:MgF $_2:4$ SiO $_7$ at a temperature of 1300°C or higher. For example, when a 1400°C melt is cooled to 1000°C in 10 ~ 20 minutes, 70 ~ 80% of devitrified ceramic comprising precipitated potassium tetra silicon mica $[KMg_2._5(Si_4)10]F_2]$ can be obtained in the glass, though the amount varies depending on the size of the illegible cluster. The ratio of said vitrified ceramic to the class components increases as the cooling rate increases.

Since mica glass is a ceramic formed by the precipitation of potassium tetra silicon mica crystals, the melt thereof is characterized by the fact it is less inclined to generate mica crystals compared to melts comprising fluorine mica of other compositions, and that over-cooling easily results in the formation of 100% to about 5% glass.

In the present invention, the sintering of mica glass and siloxane is caused to start at about 900°C the joint action of the half melted and strongly alkaline mica to

melt and vitrify non-crystalline SiO_2 and of the small amount of gas comprising such substances as evaporated fluorides, KF, and SiF_4 , to lower the melting point of SiO_2 . Further, because the expansion coefficient of mica glass is $4 \sim 5 \times 10^{-6}$ °C 1 as opposed to the 10 $\times 10^{-6}$ °C 1 or higher of numerous other fluorine, natural and other types of mica, coating films containing mica glass are not stressed much by rapid heating and cooling and, therefore, are not damaged.

In the present invention, it is desirable to add a fluorine gold mica or gold mica, white mica, or such naturally layered minerals as vermiculite to the formulation comprising silicone resin and mica glass in order to stably conduct the ceramification reaction of siloxane and mica glass and to improve the flexibility of the coating film in the low temperature range as well as the thermal characteristics thereof in the high temperature range.

This is to say that the aforementioned mica glass, which can be sintered with siloxane from about 600°C, has relatively little cleavability although it excels in sinterability. Hence, the coating film is formed so that the structure thereof is such that the flakes with larger aspect ratios are overlap with each other and are parallel

with the surface of the object to be coated.

Fluorine gold mica being a typical fluorine mica that has high crystallinity and high cleavability, those of a satisfactory aspect ratio of about 50 ~ 100 are easily obtainable by pulverization. Through a solid reaction, mica glass begins to form a solid solution and ceramifies from about 1100°C. Since this ceramification takes place when the mica glass is in a half-melted state, the coating film does not flow and is stable. Flakes with satisfactory aspect ratios are also easily obtainable from natural and other mica, and they impart flexibility to the coating film as well as illegible with the other components within the coating film composition due to the glass illegible solution produced between mica glass and siloxane at high temperatures. Any naturally layered mineral that can be

/3

cleaved satisfactorily may be used, examples of which include gold mica, white mica, vermiculite and other types of minerals, and the effect thereof does not change regardless of whether they are used alone or in combination with fluorine fold mica.

In the present invention, it is desirable to add glass frits to the composition comprising silicon and mica glass. This is to say that the addition of glass frits prevents

the peeling of and the occurrence of cracks in the coating film at temperatures from 350°C, when the silicone resin begins to form siloxane, to about 900°C, when siloxane begins to turn into a solid solution, as well as take part in the ceramification reaction of the fluorine mica and the siloxane series at a temperatures of 900°C and higher, thereby forming a devitrified ceramic coating film.

Examples of the types of glass frits used include borates, borosilicates, illegible, and sulfosilicates. The softening points of these glass frits range from 350°C to about 900°C and may be selected as necessary, depending on such factors as the temperature range at which the coating film is to be used and the material comprising the object to be coated. Mica glass mutually fuses with borates and phosphates from when it is in a half-melted state. It is from this fused glass that potassium tetra silicon precipitates out during cooling. This is similar to the formation process of the so-called devitrified. Of course, the newly formed fused glass fusion bonds closely also with fluorine gold, natural, and other mica. Because a ceramic coating film thus formed has a composition wherein the homogeneous overlap of flakes with high flexibility and satisfactory aspect ratios are closely and strongly bonded with the object to be coated with the devitrified glass

serving as the bonding matrix, it is heat resistant and has excellent heat-cool cycle endurance.

As regards the type of silicone resin used in the present invention, any of straight silicon, modified silicon, and cold blended types may be used. However, the content of the siloxane that ultimately participates in the ceramification reaction is desirably no less than 1/20 of inorganic substances other than the resin, and other illegible are selected depending on the conditions of use for the coating. This is to say that silicon rubbers are used for application on inorganic illegible cloth that maintains flexibility at ambient temperatures and is exposed to extreme temperature changes (e.g., coming into contact with sparks of fire, droplets of molten metal, and arc), cold blends with other illegible resins are used in fireproofing coating for large objects that cannot be subjected to thermal curing treatment (e.g. ships, internal combustion illegible, and illegible), and silicone resins with a high siloxane content are used in such applications where the use temperature is 500°C or higher and those that have undergone the ceramification reaction according to the present invention are used from the beginning.

The formulation composition of the present invention is based on combinations of $5 \sim 90\%$ silicon resin (solid base)

and 95 ~ 10% mica glass, to which fluorine gold mica, naturally layered minerals, glass frits, and other substances are added. Color pigments, extender pigments, and metal powders may be added to the composition as needed to the extent they do not undermine the coating film characteristics.

As explained above, the heat resistant coating according to the present invention is not limited to use in temperatures ranging from ambient temperatures to temperatures at which silicone resins decompose, it can also be used in high temperature ranges of up to about 1000°C. In this case, the basic reaction involves the formation of a solid solution of siloxane and mica glass comprising the composition; a ceramic coating film having devitrified glass matrix containing glass frits is formed on the object to be coated; and said coating film has a composition wherein flexible flakes overlap and is equipped with flexibility, heat resistance, shock resistance, and endurance against heating-cooling cycles repeated over prolonged period.

Working examples of heat-resistant coating according to the present invention are shown hereinbelow.

Example 1

Mica Glass: A 0.5 $K_2O:1.5$ MgO:L1MgF₂:4 SiO₂ formulation was

melted at 1,450°C ~ 1,500°C, the melt was cooled in air to 1,000°C in 20 minutes, a synthetic clump containing approximately 80% of $KMg_{2.5}(Si_4)10]F_2$ crystals and 20% of glass was obtained, and said clump was pulverized for use as raw material.

A coating was prepared with, on the basis of weight, 300 parts of xylene as the solvent and 100 parts of a composition comprising 30% silicone resin (solid basis; KR275 of Shin Etsu Chemical Co., Ltd.), 58% mica glass that passed through a 325 mesh,6% zinc oxide, 4% black pigment ceramic, 1.5% non-ion dispersing agent, and 0.5% zinc octylate.

/4

Said coating was applied on one surface of an iron sheet 100 mm x 100 mm x 1.5 mm in size, blow dried for approximately 60 minutes, and subsequently cured by heating at 180°C for 30 minutes to obtain a coating film 0.15 mm in thickness. It was heated from 200°C to 500°C in 60 minutes, from 500°C to 900°C in 30 minutes, and at 900°C for 30 minutes. The coating film obtained was a ceramic film having a smooth surface and grayish black in color. A heating-cooling test was performed, wherein placement in a 400°C electric furnace for 10 minutes, removal therefrom into air, and cooling as is for 10 minutes constituted one

cycle. Although the test was repeated for 20 cycles, no damage was observed on the coating film.

Example 2

Mica Glass: The same one as in Example was used.

Fluorine Gold Mica: Fluorine gold mica was wet milled in a ball mill for 48 hours, water *illegible*, and said mica that passed through a 200 mesh was collected. The average particle diameter of the mica was 58 μ , and the aspect ratio in the 50 ~ 100 range according to the observation of an electron micrograph.

Natural Mica: Tinolite (a phlogopite) from Quebec, Canada that passed through a 200 mesh. The average particle diameter was 47 μ , and the aspect ratio in the 60 ~ 120 range according to the observation of an electron micrograph.

- (A) A coating was prepared with, on the basis of weight, 250 parts of 1,1,1-trichlorethylene as the solvent and 100 parts of a composition comprising 30% silicone resin (solid basis; KR-2038 of Shin Etsu Chemical Co., Ltd.), 36% mica glass that passed through a 325 mesh, 20% fluorine gold mica that passed through a 200 mesh, 7% zinc oxide, 5% phthalocyanine blue pigment, 1% dispersing agent, and 1% coating film modifier.
- (B) Of the composition in (A) above, the fluorine gold mica

was replaced with 20% natural mica that passed through a 200 mesh. The rest of the composition is the same as in (A).

Coating A and B were each applied on one surface of an electrical insulating glass cloth (JIS R3414) ECG 30 A (plain woven, 0.3 mm in thickness) in an amount of 400 g/m², blow dried for 30 minutes, subsequently cured by heating at 180°C for 30 minutes to form a coating film 0.27 mm in thickness, and the film was used as a sample bundling tape for fire-resistant electrical wires. Coated tapes A and B did not develop a fold, even when bent at a 180° angle. 10 heat-resistant electrical wires (22 ml of cross-linked polyethylene electrical wires) were bundled together and wrapped three times with the tape and heated with a Bunsen burner so that the surface temperature of the tape reached about 900 ~ 1,000°C. Coating films A and B were both nonflammable, a ceramic film had developed on the heated area.

Example 3

The same mica glass and fluorine gold mica as in Example 2 were used.

(A) A coating was prepared with, on the basis of weight, 250 parts of 1,1,1-trichlorethylene as the solvent and 100 parts of a composition comprising 30% silicone resin (solid

basis; KR-275 of Shin Etsu Chemical Co., Ltd.), 25% mica glass that passed through a 325 mesh, 25% fluorine gold mica that passed through a 200 mesh, 15% phosphate frit (softening temperature of 650°C) that passed through a 200 mesh, 1% dispersing agent, and 1% coating film modifier.

Said coating was applied on one surface of an iron sheet 100 mm x 100 mm x 1.5 mm in size, blow dried for approximately 30 minutes, and subsequently cured by heating at 180°C for 30 minutes to form a coating film 0.15 mm in thickness. The iron sheet was heated in an electrical furnace from 200°C to 500°C in 60 minutes, from 500°C to 900°C in 30 minutes, and at 900°C for 30 minutes. The coating film on the iron sheet was an enamel-like ceramic film that was milky white in color. A heating-cooling test was performed, wherein placement in a 500°C electric furnace for 10 minutes, removal therefrom into air, and cooling as is for 10 minutes constituted one cycle. Although the test was repeated for 20 cycles, no damage was observed on the coating film.

(b) A coating was prepared with, on the basis of weight, 250 parts of combined xylene-MIBK solvent (7:3) as the solvent and 100 parts of a composition comprising 40% epoxy-altered silicone resin (solid basis; 81001 of Shin Etsu Chemical Co., Ltd.), 20% mica glass that passed

through a 325 mesh, 15% natural mica that passed through a 200 mesh, 8 % ceramic black that passed through a 325 mesh, 1% dispersing agent, and 1% coating film modifier. Said coating was applied on one surface of a copper sheet 200 mm x 200 mm x 2 mm in size, blow dried for approximately 2 hours, and subsequently cured by heating at 150°C for 30 minutes. The coated surface was heated with a gas burner for 30 minutes so that the surface temperature will reach from 550°C ~ 600°C, and thereby formed a black ceramic coating film. Although it was heated in a gas furnace so

/5

that the surface of the ceramic coating film will be $300^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$ at all times for 300 hours, the coating film did not show any signs of damage, such as cracks and peeling.